Japanese Kokai Patent Application No. Sho 50[1975]-65592

Translated from Japanese by the Ralph McElroy Translation Company, Custom Division, P.O. Box 4828, Austin, TX 78765 USA

Code: 393-43338

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT JOURNAL

KOKAI PATENT APPLICATION NO. SHO 50[1975]-65592

Int. Cl.²: C 08 F 216/36 C 08 F 4/06 C 08 F 4/42 (C 08 F 216/36 C 08 F 212/08 C 08 F 220/18)

Japanese Cl.: 26(3)C9 26(3)A103 26(3)A271 26(3)A274.23

Application No.: Sho 48[1973]-114508

Application Date: October 12, 1973

Publication Date: June 3, 1975

(Total of 2 pages)

Examination Request: Not requested

NEW POLYMERIZATION METHOD FOR PHOTOLYTIC RESIN

Inventor: Masaru Ibonai

266 Inume-cho, Hachioji-shi, Tokyo-to

Applicant:

Naimasaru Ibo 266 Inume-cho, Hachioji-shi, Tokyo-to

[There are no amendments to this patent.]

Claim

A polymerization method for increasing the amount of copolymerization of α,β -unsaturated ketones characterized by the fact that, during the polymerization of a photolytic resin containing α,β -unsaturated ketones, one or more metal halides and organometallic halides is added.

Detailed explanation of the invention

 α,β -Unsaturated ketones, especially benzalacetone, benzalacetophenone and their 1,2-substituted compounds do not undergo polymerization by themselves during radical polymerization. Also, they do not copolymerize with methyl methacrylate, acrylonitrile, vinyl acetate and other monomers. Styrene and other monomers do copolymerize with these unsaturated ketones. Therefore, if these unsaturated ketones are added during the polymerization process of the styrene, copolymerization occurs and a photolytic resin can be easily obtained.

When the copolymerization of benzalacetone or other unsaturated ketones with styrene is carried out, the amount of copolymerization of benzalacetone will be small. Even if a large

amount of benzalacetone is charged for use, the benzalacetone unit in the copolymer obtained is in a small quantity. Therefore, there is a drawback in which the photolytic characteristics of the copolymer are small. In order to increase the benzalacetone unit in the copolymer, if the amount of benzalacetone is increased in charging, it will function as a chain transfer agent. The molecular weight of the copolymer will decrease and its practicality will disappear.

To improve this point, the present invention is a method for the introduction of a relatively large amount of benzalacetone units into the copolymer even if a small amount of benzalacetone is added during charging. A resin with excellent photolytic characteristics can be manufactured.

Furthermore, according to the present invention, it is possible to copolymerize with methyl acrylate, acrylonitrile or other monomers which ordinarily do not copolymerize with benzalacetone. Photolytic characteristics are imparted to these copolymers.

The method for the efficient copolymerization of benzalacetone of the present invention is a method for the addition of one of metal halides and organometallic halides or a mixture of these in a small quantity during ordinary radical polymerization. As the halides, halides of zinc, aluminum, titanium, tin, antimony, and metals of Groups II-VII can be used. As the organometallic compounds, for example $(C_2H_5)_2AlCl$, $(C_2H_5)_AlCl_2$, and other compounds with structures obtained by the substitution of part of chlorine of the chlorides mentioned previously by an alkyl group or an aryl group can be used.

As the method for the addition of these chlorides for polymerization in addition to the ordinary radical polymerization method using an initiator, it can also be used in thermal polymerization or other polymerizations using no initiators.

Application Example 1

V

To 100 mL of a diethyl ether-benzene (1:1) mixed solvent, 80 mL of styrene, 10 mL of benzalacetone, 0.5 mL of tin tetrachloride, and 0.4 g of azobisisobutyronitrile were added. After enclosure, it was copolymerized at 70°C. After the completion of the polymerization, methanol was added to precipitate the copolymer, which was removed. The unreacted monomers and tin tetrachloride were removed by this methanol treatment.

The above description is for benzalacetone as an example of α,β -unsaturated ketones. However, the same reaction can be carried out using benzalacetophenone instead of benzalacetone, and its monosubstituted compounds or disubstituted compounds, as well as monosubstituted and disubstituted compounds of benzalacetone.

These mono- and disubstituted compounds are the compounds having the following structures. They are the compounds in which one or two groups of R_1 - R_4 are substituted by various groups

R₁R₂C₆H₃CH=CHCOC₆H₃R₃R₄

where R_1 , R_2 , R_3 and R_4 are hydrogen or substituent groups, and C_6H_3 is a benzene substituent body.

Application Example 2

N.

In 100 mL of benzene, 60 mL of methyl methacrylate, 8 mL of benzalacetophenone, 0.4 mL of tin tetrachloride, and 0.4 g of azobisisobutryonitrile were added. After enclosure, copolymerization was carried out at 70°C. After the completion of polymerization, the copolymer was precipitated.

It was found that the copolymer obtained by this method contained 15% of the benzalacetophenone unit. If polymerization was carried out without the addition of the tin tetrachloride during charging, the benzalacetophenone was not copolymerized at all.

The benzalacetone unit in the copolymer obtained in Application Example 1 was 12%. Twice the benzalacetone was copolymerized in comparison to about 6% for the benzalacetone unit content for the copolymer obtained without the addition of tin tetrachloride in charging.

It is well known that, if benzalacetone and benzalacetophenone are copolymerized, photolysis will occur in these units. If the contents of these unsaturated ketones are increased, photolytic characteristics will be better. Furthermore, if the molecular weight of the resin after photolysis is small, extremely good results can be rendered even in the subsequent treatment, such as biological decomposition, thermal decomposition, etc. When these resins with high contents

of unsaturated ketones are blended with other resins, there is an advantage in which photolytic characteristics are imparted to these blends.



特 許

昭和4 a年1 0月11 日

特許庁長官。

2. 発明者 (特許出願人に同じ)

フリガナ 生 一等

7 9 # #

3. 特許出顧人

アプガナ はいたいはいいからンはくかつ かんかん 一心が

4. 流付客類目録

(1)明組費

1 通

(2)

1 通

(3)

1 通

公開特許公報

①特開昭 50-65592

④公開日 昭50.(1975) 6 3

②特願昭 48-114508

昭48 (1973) 10. 12 22出頭日

審查請求

(全2頁)

庁内整理番号 7215 45 7442 45 7215 45 7215 45

52日本分類 263)69 243)A103 26B)A271 26B)A274 · 23

3) Int. C1? C08F216/36 COSF 4/06 COSF 4/42 / (C08F216/36 C08F212/08

C08F220/18)

発明の名称 光分解性樹脂の新重合法 2. 特許請求の範囲

α,β- 不飽和ケトンを含む光分解性樹脂を重 合するとき、金属ハロゲン化物および有機金属ハ ロゲン化物の引援または数種を添加することを特 徴とする0° ,β − 不能和ケトンの共直合量を増加 させる重合方法。

3、発明の課題な説明

め,β- 不飽和テトン、とくにペンサルアセト ン、ペンサルアセトフエノンおよびその1,2豆 換体は、ラダカル重合において、単独重合しない。 またメタクリル酸メチル、アクリロニトリル、お よび酢酸ピニルなどのモノマーとも共重合しない。 スチレンなどのモノマーはこれらの不飽和ケトン と共重合する。このためステレンの重合課程にこ れらの不飽和ケトンを添加すれば、共重合し、光 分解性樹脂が容易に待られる。

ペンサルアセトンなどの不飽和ケトンとスチレ ンの耳貫合を行なわせると見、ペンサルアセトン の共生合量は小さく、多量のペンサルアセトンを 仕込に用いても、得られた共産合体中のペンプル アセトンユニットは小量である。このため共生合 体の光分解性が小さい欠点がある。共重合体中の ベンサルアセトンユニットを多くするために、仕 込中のペンサルアセトンの量も多くすると、それ が連鎖移動剤として働いて、共重合体の分子量を 低下させ、専用性がなくなる。

本発明はこの点を改善し、仕込中に小量のペン ナルアセトンを添加した場合においても、共重合 は中に比較的多量のペンサルアセトンユニットを 導入する方法であり。モ分解性の秀れた樹脂を製 造することがてきる。

- さらに本発明によれば、アクリル観メチル、ア クリロニドリルなどペンサルアヒトンと適用では 共曾会しないモノマーと共産合させることが可能 になり、これらの共重合体に光分解性を与える。

主受明のペンサルアセトンなども効果よく共重 合させる方法は通常のラジカル共業合に、八量の 会異ハロテン化物および有機会異ハロテン化物の 1 時または数増の混合物を希加する方式である。 これらの塩化物としては亜鉛、アルミニウム、チョン、スズ、アンチモンなど正振から罹疾の金属の塩化物、および有機金属化合物として、たとえば、(C₂B₅)AlCl₂など上記塩化物の塩素の1 邸をアルキル基、アリル基で置換した構造の化合物を用いる。

これらの塩化物も添加して重合する方法として は開始剤を用いる通常のラジカル重合法のほか、 開始剤を用いない熱重合などの重合にも用いられる。

寅ル例 1.

نخ

•7

クエチルエーテルーベンセン (1:1) 混合器 は100ml中にスチレン80ml、ベンサルアセトン10ml、四塩化スズ0。5ml、アソピスインプチロニトリル0。4grt 2014、密封したのち、70°Cで共宜合させる、宣合終了後、メタノールも加えて共宜合物を沈政させ、取出す。未反応のモノマーおよび四塩化スズはこのメタノール処理によって除かれる。

フェノンユニットを15%含むことが認められる
が、四塩化スズを加えない仕込みで重合すれば、
ベンサルアセトフェノンは全く共重合しない。

実施例、1においても得られた共重合体中のペンサルアセトンユニットは12%であって、四塩化スズを添加しない性込から得られた共重合体のペンサルアセトンユニット含量、約6%に収らペ2倍のペンサルアセトンが共重合する。

ベンサルアセトン、ベンサルアセトフエノンも 共業合すれば、これらのユニットにおいて光分解 がおこることは、よく知られている。これらの不 飽和ケトンの含量が多いほど光分解性は良好とな る。さらに光分解後の間間の分子量が小さくなり、 その後の処理。たことは生物分解、無分解などに も極めて有効な結果を与える。これらの不飽和ケ トン量の多い間隔は他の問題とプレンドしたとき、 そのプレンドはに光分別性が与えられる利点がある。 特別 ※50- 655522 2)以上については、ダ・βー不良和ケトンの例としてペンサルアセトンについて記述したが、ペンサルアセトンの代りにペンサルアセトフェノン、およびその1重点体、2重点体、ペンサルアセトンの1重数体、2重点体を用いても同様の反応を行なわせることができる。

この1,2 重要体とは次のような構造をもつ化合物であって、 $R_1 \sim R_4$ の3 5 1 \sim 2 個を増殖のなて置要した化合物である。

RIR2C6H3CH=CHCOCH2R3

R₁R₂C₆H₃CH=CHCOC₆H₃R₃R₄ R₁,R₂,R₃,R₄,: Hまたは直巻な。C₆H₃:ペンセン 記典体を示す。

実施引 2.

ベンセン100ml中に、メタクリル魔メチル60ml、ベンサルアセトフェノン8ml、口塩化スス0.4ml、アソセスインプチロニトリル0.4mr を加え、密封したのち、70℃で共富合を行なった。 宣合終了後メタノールで共富合体を沈頼させる。

この方法で得られた共重合体はペンサルアセト